



Таблица 1

<i>Условное</i>	Диаметр отв.,	Диаметр контактной	Наличие	Кол.
обозначение отв.	MM	площадки, мм	металлизации	отв.
+	0,8±0,05	1,6	Да	41
+	1±0,05	1,6	Да	24
-	1,2±0,05	2,5	Да	6
	1,5±0,05	2,6	Да	18
•	2,4 ^{+0,25}	3,0	Да	2
•	2,8 ^{+0,25}	-	Да	4

- 1. Общие допуски формы и расположения 30893.2–2002 Н.
- 2. Шаг координатной сетки 0,25мм ГОСТ Р 51040–97

- 2. шае коорионалной ститки у, 2эмм 10с. Г. Р. 3440-97. 3. Плату изготовить комбинированным позитивным методом. 4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 2. 5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1. 6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
- 7. Финишное покрытие метализированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301–86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ–120 ГОСТ 19250–73 и припоем ПОС–61
- 8. Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92. 9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

				ИУ4.11.03.03.21.73.14.002					
				УМЗЧ на	Ли	77.	Масса	Масштад	
Изм. Лисп	№ докум.	Подп.	Дата			Г			
Разраб.	Круглов В. С.			биполярных транзисторах Плата печатная				2,5:1	
Προв.	СеливановК.В							2,5.7	
Т.контр.						7	Листи	nβ 1	
						МГТ У им. Н. Э. Баумана			
Н.контр.				Стеклотекстолит FR4-T gl 35	Каф едра ИУ4				
Утв.				IPC-4101/21		Гру <i>ппа ИУ4-73Б</i>			

Кกпиппвпл

Фппмпт А2